(19)日本国特許庁 (JP)

L D 2 3

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-316175

(43)公開日 平成8年(1996)11月29日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L 21/301			H 0 1 L 21/78	M
G 0 9 F 3/00			G 0 9 F 3/00	Z
3/10			3/10	Н

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

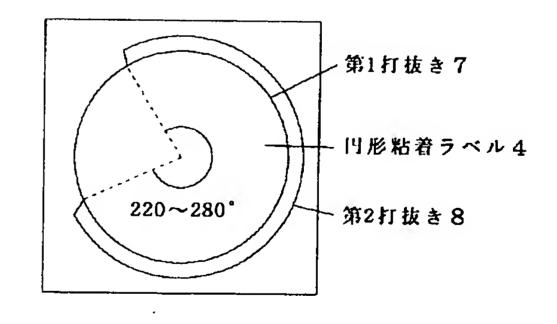
(21)出願番号	特願平7-123833	(71) 出願人	000002141	
		(1.1) [[[]	住友ペークライト株式会社	
(22)出願日	平成7年(1995)5月23日		東京都品川区東品川2丁目5番8号	
		(72)発明者	長木 浩司	
			東京都品川区東品川2丁目5番8号	住友
			ペークライト株式会社内	

(54)【発明の名称】 半導体ウエハ加工用粘着ラベルシート

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 半導体ウエハの加工に最適な粘着ラベルシートを提供する。

【構成】 剥離基材上に、粘着剤層を有する粘着基材を 粘着剤層が剥離基材と接するように積層し、粘着基材の 上面から、少なくとも粘着基材と粘着剤層までを打抜く 円形のラベル形状の第1打抜き7を施して複数の円形粘 着ラベル4を形成した長尺の粘着ラベルシートにおい て、円形粘着ラベルの外側円周のうち、中心角240* ~280°の範囲の弧の外側に、これと間隔を存して、 且つ弧に対して閉じられた曲線で、粘着基材の上面か ら、少なくとも粘着基材と粘着剤層までを打抜く第2打 抜き8を施し、間隔部分の粘着基材を粘着剤層と共に除 去して凹状溝を形成し、それ以外の外側円周は凹状溝が 欠損してなる欠損部を有し、欠損部が粘着ラベルシート の流れ方向の中心線を境に左右対称で交互に形成されて おり、各円形粘着ラベル4の周囲の一部を囲む凹状溝が 互いに連続してなる半導体ウエハ加工用粘着ラベルシー **F.** .



1

【特許請求の範囲】

की भू का क

【請求項1】 剥離基材上に、粘着剤層を有する粘着基 材を該粘着剤層が該剥離基材と接するように積層し、該 粘着基材の上面から、少なくとも該粘着基材と該粘着剤 層までを打抜く円形のラベル形状の第1打抜きを施して 複数の円形粘着ラベルを形成した長尺の粘着ラベルシー トにおいて、該円形粘着ラベルの外側円周のうち、中心 角240~~280~の範囲の弧の外側に、これと間隔 を存して、且つ弧に対して閉じられた曲線で、該粘着基 材の上面から、少なくとも該粘着基材と該粘着剤層まで を打抜く第2打抜きを施し、該間隔部分の粘着基材を粘 着剤層と共に除去して凹状溝を形成し、それ以外の外側 円周は凹状溝が欠損してなる欠損部を有し、該欠損部が 該粘着ラベルシートの流れ方向の中心線を境に左右対称 で交互に形成されており、各円形粘着ラベルの周囲の一 部を囲む凹状溝が互いに連続していることを特徴とする 半導体ウエハ加工用粘着ラベルシート。

【請求項2】 欠損部が、各円形粘着ラベルの中心点から粘着ラベルシートの端部に向かって垂らした垂線を中心として-70°~70°の範囲にあることを特徴とす 20 る請求項1記載の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ロール状の剥離基材上 に、裏面に粘着剤層を有する円形粘着ラベルを剥離自在 に積層してなる半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートに 関する。

[0002]

【従来の技術】従来使用されていた半導体ウェハ加工用 30 粘着ラベルシートは、図1に示すように剥離基材1上に 裏面に粘着剤層2を有する粘着基材3を積層し、粘着基材3の上面から、少なくとも粘着基材3と粘着剤層2までを打抜く円形のラベル形状の第1打抜きを施して図2に示すように複数の円形粘着ラベル4を形成した後、円 形粘着ラベル4以外の粘着基材3を粘着剤層2と共に剥離基材3より取り除き図3に示すように円形粘着ラベル4のみを剥離基材3上に積層した状態の長尺のロール状で供給される。供給される際には、図4に示すようにロール状に巻いたり、あるいは図5に示すように各円形粘 40 着ラベル毎でシート状にカットして積み重ねたりして供給される。また、使用されるときは剥離基材1から円形 粘着ラベル4を剥離して、半導体ウェハを粘着剤層2上に貼着して使用される。

【0003】前記、従来の半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートは、図3に示すように円形粘着ラベルのみが剥離基材上に積層されているため、例えば粘着剤層の凝集力が低い場合に、ロール状に巻いたり、シート状で重ねたりした場合、ちょっとした外力・外圧で円形粘着ラベルが所定の位置からずれてしまうことがあった。通常、

とれらの半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートは、ラベ リングマシン等を用いて機械的に自動で剥離基材からラ ベルを剥離して、アルミリング等に貼着した後、半導体 ウエハを粘着剤層上に貼着して使用する。この時、所定 の位置よりラベルがずれていると、アルミリングへの貼 着の際に位置ずれをおこしてラベルが脱落したり、半導 体ウエハがラベルの中心に貼着されず、例えばダイシン グ工程でのダイシング位置ずれ等の不具合が発生する。 【0004】また、円形粘着ラベルの輪郭が、巻重なっ た他のラベルに押し型をつけ、ラベルの変形の原因にな ることがあった。通常、これらの半導体ウェハ加工用粘 着ラベルシートは、均一で容易な延展性を満足する必要 があり、粘着基材としては軟質塩化ビニルフィルムやポ リオレフィンフィルム等の柔軟なフィルムが好ましく使 用される。そのため、円形粘着ラベルをロール状に巻取 った場合、図6に示すような圧迫による円弧状の押し型 5がつき易くなる。一旦ついた押し型はラベルを剝離基 材より剥離しても凹凸状が残存し、このようなラベルに 半導体ウエハを貼着すると、ラベルの粘着剤層と半導体 ウエハの間に気泡が生じやすくなり、ダイシング工程で のチップ飛びやチップ割れの原因になり好ましくないと

【0005】これらの不具合を解決するために、円形粘 着ラベル形状に打抜くのみで、即ち不要な粘着基材を除 去せずに、図2の形態で使用することも行われている が、この方法では、円形粘着ラベルの外力による位置ず れは防げるものの、ラベリングマシンで使用する際に次 のラベル位置検出やラベル有無の検出が困難であった り、打抜いた部分の粘着剤が再び密着して、自動剥離が 不確実になるという欠点があった。また、実公平6-1 8383号公報には図7に示すように粘着ラベルの周囲 を完全囲む凹溝6を形成して、円弧状の押し型がつき難 い粘着ラベルシートが提案されているが、粘着ラベルの 周囲を完全に凹溝で囲むと、前述したように、例えば粘 着剤層の凝集力が低い場合に、ロール状に巻いたり、シ ート状で重ねたりした場合、ちょっとした外力・外圧で 円形粘着ラベルが所定の位置からずれてしまうという欠 点があった。

[0006]

いう不具合があった。

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、以上 のような不具合や欠点を解決し、半導体ウェハの加工に 最適な粘着ラベルシートを提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、剥離基材上に、粘着剤層を有する粘着基材を該粘着剤層が該剥離基材と接するように積層し、該粘着基材の上面から、少なくとも該粘着基材と該粘着剤層までを打抜く円形のラベル形状の第1打抜きを施して複数の円形粘着ラベルを形成した長尺の粘着ラベルシートにおいて、該円形粘着ラベルの外側円周のうち、中心角240°~280°の範

(3)

囲の弧の外側に、これと間隔を存して、且つ弧に対して閉じられた曲線で、該粘着基材の上面から、少なくとも該粘着基材と該粘着剤層までを打抜く第2打抜きを施し、該間隔部分の粘着基材を粘着剤層と共に除去して凹状溝を形成し、それ以外の外側円周は凹状溝が欠損してなる欠損部を有し、該欠損部が該粘着ラベルシートの流れ方向の中心線を境に左右対称で交互に形成されており、各円形粘着ラベルの周囲の一部を囲む凹状溝が互いに連続していることを特徴とする半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートであり、該欠損部が、各円形粘着ラベル 10の中心点から粘着ラベルシートの端部に向かって垂らした垂線を中心として一70°~70°の範囲にあることを特徴とする半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートであ

[0008]

る。

【作用】本発明の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシート は、円形粘着ラベルの外側円周のうち、中心角240・ ~280 の範囲の弧の外側に、これと間隔を存して、 且つ弧に対して閉じられた曲線で、粘着基材の上面か ら、少なくとも粘着基材と粘着剤層までを打抜く第2打 20 抜きを施し、間隔部分の粘着基材を粘着剤層と共に除去 して凹状溝を形成し、それ以外の外側円周は凹状溝が欠 損するようにしているので、粘着ラベルシートをロール 状に巻取ったり、シート状に重ねても、巻圧や外圧がシ ート全体に分散軽減され、円弧状の押し型がつき難くな る。また、凹状溝の欠損部を設けたことで、外力・外圧 がかかっても欠損部により粘着ラベルが保持され、所定 の位置からずれる恐れが軽減される。更に、凹状溝の欠 損部が、各円形粘着ラベルの中心点から粘着ラベルシー トの端部に向かって垂らした垂線を中心として-70° ~70°の範囲にあり、各円形粘着ラベルの周囲の一部 を囲む凹状溝が互いに連続しているため、凹状溝の不要 な粘着基材と粘着剤層を連続的に取り除くことができ、 またラベリングマシンで本発明の粘着ラベルシートを使 用する際には、ラベルの剥離始めの部分の左右に凹状溝 があるため、適当な助走部分が形成され、ラベルの剥離 が容易になる。また、凹状溝の欠損部が、粘着ラベルシ ートの流れ方向の中心線を境に左右対称で交互に形成さ れているので、ロール状に巻取ったりシート状に重ねた 場合、粘着ラベルシートの左右のバランスが良好にな り、巻ずれや重ねずれが生じ難くなる。

【0009】本発明を図面をもとに詳細に説明する。図8は、本発明の粘着シート原反を示す図である。上面に離型処理を施した紙、フィルム等からなる剥離基材1上に、アクリル系、ゴム系等の粘着剤層2を介して、軟質塩化ビニルフィルム、ポリオレフィンフィルム等の粘着基材3が積層される。ここで粘着剤層2は、剥離基材1上に塗布後、粘着基材3と積層されても良いし、逆に粘着基材3上に塗布後、剥離基材1と積層されても良い。図9は、本発明の第1及び第2打抜きを示す図である。

粘着基材3の上面から、少なくとも粘着基材3と粘着剤層2までを打抜く円形のラベル形状の第1打抜き7と、円形粘着ラベル4の外側円周のうち、中心角240、~280、の範囲の弧の外側に、これと1mm~10mmの間隔を存して、且つ弧に対して閉じられた曲線で、粘着基材3の上面から、少なくとも粘着基材3と粘着剤層2までを打抜く第2打抜き8を施す。第1打抜き7と第2打抜き8を施す。第1打抜き7と第2打抜き8を施す。第1打抜き7と第2打抜き8を複合した打抜き型を作製し、例えばダイロールカットにより同時に形成することが作業上の効率からも好ましい。打抜き後、図10に示すように、円形粘着ラベル4と第2打抜き8とに囲

まれた間隔部分の粘着基材3を粘着剤層2と共に除去し

て凹状溝9を形成する。凹状溝9が形成されていないラ

ベルの外側円周は凹状溝の欠損部10となる。 【0010】以上のように多数形成された円形粘着ラベ ル4は、通常、ロール状に巻取ったり、シート状に重ね られるが、巻圧や外圧は、残存する粘着基材によっても 支持されるため、円形粘着ラベル4自体の圧力負担が軽 減され、円弧状の押し型がつき難くなる。また、凹状溝 9の欠損部10を設けたことで、外力・外圧がかかって も、欠損部10により円形粘着ラベル4が保持され、所 定の位置からずれる恐れが軽減される。この凹状溝9を 形成する範囲が円形粘着ラベル4の外側円周のうち、中 心角が240、未満になると、欠損部10が多くなり、 欠損部10の打ち抜かれた粘着剤層2が密着することで ラベルの剥離が不確実になる恐れがある。また、中心角 が280°を超えると凹状溝9が多くなり、例えば粘着 剤層2の凝集力が低い場合に、ロール状に巻いたり、シ ート状で重ねたりした場合、ちょっとした外力・外圧で 円形粘着ラベル4が所定の位置からずれる恐れがある。 【0011】ところで、凹状溝の欠損部10は図11に 示すように、各円形粘着ラベル4の中心点から粘着ラベ ルシートの端部に向かって垂らした垂線11を中心とし て-70~~70~の範囲にあることが好ましい。この 範囲に欠損部10を設けると、ラベリングマシン等で本 発明の粘着ラベルシートを使用する際に、ラベルの剥離 始めの部分の左右に凹状溝9が形成されるので、適当な 助走部分12が形成され、ラベルの剥離が容易になる。 40 また円形粘着ラベル4の周囲の一部を囲む凹状溝9を互 いに連続に形成すると、凹状溝9の不要な粘着基材3と 粘着剤層2を連続的に取り除くことができる。更に図1 2に示すように、凹状溝の欠損部10を粘着ラベルシー トの流れ方向の中心線13を境に左右対称で交互に形成 すると、ロール状に巻取ったりシート状に重ねた場合、 粘着ラベルシートの左右のバランスが良好になり、巻ず れや重ねずれが生じ難くなる。尚、本発明の粘着ラベル シートは、その上面に更にラミネート材を重層したもの を使用することも可能である。次に本発明の半導体ウェ 50 ハ加工用粘着ラベルシートの更に具体的な実施例を示

(4)

す。

[0012]

【実施例】上面にシリコーン系離型処理を施した厚さ3 8μm、幅220mmのロール状のポリエステルフィル ム剥離基材の剥離面上に、紫外線硬化型粘着剤層を10 μmの厚みで形成し、その粘着剤層上に厚さ80μm、 幅220mmのロール状の軟質塩化ビニルフィルム粘着 基材を積層した。この粘着原反に、直径207mmの円 形ラベル形状の第1打抜きと、この円形ラベルの外側円 周のうち、中心角が2600の範囲の弧の外側に、これ 10 と3.5mmの間隔を存して、且つ弧に対して閉じられ た曲線で、更に欠損部を円形ラベルの中心点から粘着ラ ベルシートの端部に向かって垂らした垂線を中心として -35 ~65 の範囲に設け、且つ第2打抜き部分を 幅90mmの連結部分で隣り合う円形ラベルの外側の第 2打抜きと連続させ、且つ、欠損部を粘着ラベルシート の流れ方向の中心線を境に左右対称で交互に形成した第 2打抜きを施し、凹状溝の不要な粘着基材と粘着剤層を 連続的に取り除いて半導体ウエハ加工用粘着ラベルシー トを作製した。この粘着ラベルシートを直径3インチの 20 プラスチック製の芯管に180mほど巻き付けてロール 状ににし、室温で2週間放置後、ラベルを巻出して観察 したところ、円弧状の変形やラベルの位置ずれは無かっ た。更に、このロールをラベリングマシンに掛けて半導 体ウエハを貼着させたところ、ラベリング適性も良好で あった。

5

[0013]

【発明の効果】以上のように、本発明の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートを用いると、円形粘着ラベルの外側円周のうち、中心角240°~280°の範囲の弧の 30 外側に、これと間隔を存して、且つ弧に対して閉じられた曲線で、粘着基材の上面から、少なくとも粘着基材と粘着剤層までを打抜く第2打抜きを施し、間隔部分の粘着基材を粘着剤層と共に除去して凹状溝を形成し、それ以外の外側円周は凹状溝が欠損するようにしているので、粘着ラベルシートをロール状に巻取ったり、シート状に重ねても、巻圧や外圧がシート全体に分散軽減され、円弧状の押し型がつき難くなる。また、凹状溝の欠損部を設けたことで、外力・外圧がかかっても欠損部により粘着ラベルが保持され、所定の位置からずれる恐れ*40

*が軽減される。更に、四状溝の欠損部が、各円形粘着ラベルの中心点から粘着ラベルシートの端部に向かって垂らした垂線を中心として-70°~70°の範囲にあり、各円形粘着ラベルの周囲の一部を囲む凹状溝が互いに連続しているため、凹状溝の不要な粘着基材と粘着剤層を連続的に取り除くことができ、またラベリングマシンで本発明の粘着ラベルシートを使用する際には、ラベルの剥離始めの部分の左右に凹状溝があるため、適当な助走部分が形成され、ラベルの剥離が容易になる。また、凹状溝の欠損部が、粘着ラベルシートの流れ方向の中心線を境に左右対称で交互に形成されているので、ロール状に巻取ったりシート状に重ねた場合、粘着ラベルシートの左右のバランスが良好になり、巻ずれや重ねず

【図面の簡単な説明】

れが生じ難くなる等の効果がある。

【図1】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートの 層構成を示す図である。

【図2】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートの 打ち抜きを示す図である。

【図3】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートを 示す図である。

【図4】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートをロール状に巻いた図である。

【図5】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートを カットして重ねた図である。

【図6】従来の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートで 観察された円弧状の押し型を示す図である。

【図7】粘着ラベルの周囲を完全に囲む凹溝を形成した 半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートを示す図である。 【図8】本発明の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシート の層構成を示す図である。

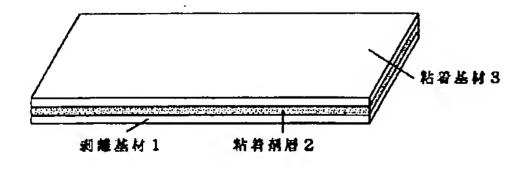
【図9】本発明の半導体ウエハ加工用粘着ラベルシートの第1及び第2打抜きを示す図である。

【図10】本発明の半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートの一例を示す図である。

【図11】本発明の半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートの凹状溝の形成位置の一例を示す図である。

【図12】本発明の半導体ウェハ加工用粘着ラベルシートを連続的に形成した一例を示す図である。

【図1】



【図2】



